10 694 0×1

PAT-NO:

JP406061383A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 06061383 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

March 4, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OCHIAI, RYOICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJITSU LTD

N/A

APPL-NO:

JP04213097

APPL-DATE:

August 11, 1992

INT-CL (IPC): H01L023/36

US-CL-CURRENT: 257/713, 257/778

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To enhance a flip chip device in heat dissipating properties and an inter-pad connection between the flip device and a ceramic package in reliability by a method wherein buffer resin is filled surrounding bumps, heat-resistant resin is provided outside buffer resin, and solder is filled between the flip device and a metal lid.

CONSTITUTION: A flip chip device 2 is mounted on a ceramic package 1, bumps 3 are surrounded with a buffer resin 21, the buffer resin 21 and the flip chip device 2 are enveloped in a heat-resistant resin 22, and

solder 25 is filled into a gap between the flip chip device 2 and a metal cap 30. Therefore, most heat released from the flip chip device 2 is conducted to the metal cap 30 through the solder 25 and dissipated outside of the package 1 through the metal cap 30, so that the flip chip device 2 is enhanced in heat dissipating properties. Stress imposed on the bumps 3 due to temperature change can be relaxed by the buffer resin 21.

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO&Japio

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-61383

(43)公開日 平成6年(1994)3月4日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 23/36

H01L 23/36

D

### 審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特顯平4-213097

平成4年(1992)8月11日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 落合 良一

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 井桁 貞一

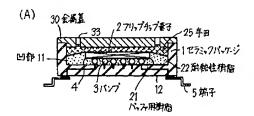
#### (54)【発明の名称】 半導体装置

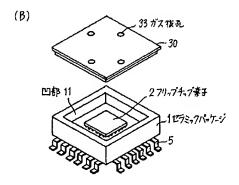
#### (57)【要約】

【目的】 フリップチップ素子をセラミックパッケージに、フェースダウンに実装封入した半導体装置に関し、フリップチップ素子の放熱性が良好で、且つフリップチップ素子とセラミックパッケージのパッド間の接続の信頼度が高いことを目的とする。

【構成】 上方が開口した凹部を有するセラミックパッケージにフリップチップ素子をフェースダウンに実装し、凹部を金属蓋で封止した半導体装置において、フリップチップ素子2と凹部11の底面との間に充填され、バンプ3を包囲するバッファ用樹脂21と、フリップチップ素子2の上面が露出するよう、凹部11の下部に充填された耐熱性樹脂22と、フリップチップ素子2の上面と金属蓋300下面とに密着するよう凹部11に充填され、フリップチップ素子2と金属蓋30との間に介在する半田25とを、備えた構成とする。

#### 本発明の実施例の図





## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 上方が開口した凹部を有するセラミック パッケージにフリップチップ素子をフェースダウンに実 装し、該凹部を金属蓋で封止した半導体装置において、 該フリップチップ素子(2)と該凹部(11)の底面との間に 充填され、バンプ(3)を包囲するバッファ用樹脂(21) と、

該フリップチップ素子(2) の上面が露出するよう、該凹 部(11)の下部に充填された耐熱性樹脂(22)と、

に密着するよう該凹部(11)に充填され、該フリップチッ プ素子(2) と該金属蓋(30)との間に介在する半田(25)と を、備えたことを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 金属蓋(40)の上面に、放熱フイン(45)が 配設されてなることを特徴とする請求項1記載の半導体

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、フリップチップ索子を セラミックパッケージに、フェースダウンに実装封入し た半導体装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】図3は従来例の断面図である。図3にお いて、2は、下面の周縁に電極が枠形に配列してなるフ リップチップ素子である。このフリップチップ素子2の 電板に、それぞれ金、半田等のバンプ3を固着してい る。

【0003】1は、角板状の上部に、上方が開口した浅 い角形の凹部11を設けたセラミックパッケージであっ て、凹部11の底面には、フリップチップ素子2の電極に 30 対応してパッドが配列形成されている。

【0004】セラミックパッケージ1は、凹部11の底面 に配列したパッドからそれぞれ導体パターン4を引き出 し、パッケージ底面12に周囲に枠形に配列したパッドに 接続している。このパッケージ底面12のそれぞれのパッ ドには、ほぼZ形の端子5が接続固着されている。

【0005】なお、セラミックパッケージ1の上端面 は、後述する金属蓋を半田付けするためにメタライズし ている。6は、熱膨張係数がセラミックパッケージ1の 熱膨張係数にほぼ等しい金属板、例えば鉄・ニッケル・ コバルト合金(商品名コバール)よりなる、セラミック パッケージ1の凹部11に嵌着する金属蓋である。

【0006】上述のようなフリップチップ衆子2を凹部 11に挿入し、凹部11の底面に配列したパッドにバンプ3 の下部を固着することで、フリップチップ素子2をフェ ースダウンにセラミックパッケージ1に実装している. 【0007】そして、金属蓋6をセラミックパッケージ 1に半田付けして凹部11の開口を塞ぎ、フリップチップ 素子2を封止している。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述のよう にセラミックパッケージに実装されたフリップチップ素 子は、金属蓋とフリップチップ素子との間に空隙がある ので、フリップチップ素子の熱が金属蓋に伝達され難

【0009】即ち従来の半導体装置は、フリップチップ 素子の放熱性が劣るという問題点があった。また、フリ ップチップ素子の熱膨張係数とセラミックパッケージの 熱膨張係数との異なることに起因して、温度変化により 該フリップチップ素子(2) の上面と金属蓋(30)の下面と 10 バンプとフリップチップ素子の電極間、或いはバンプと セラミックパッケージのパッド間に位置ずれが発生し、 接続不良になる恐れがあった。

> 【0010】本発明はこのような点に鑑みて創作された もので、フリップチップ素子の放熱性が良好で、且つフ リップチップ素子とセラミックパッケージのパッド間の 接続の信頼度が高い半導体装置を提供することを目的と している。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに本発明は、上方が開口した凹部を有するセラミック パッケージにフリップチップ素子をフェースダウンに実 装し、凹部を金属蓋で封止した半導体装置において、図 1に例示したように、フリップチップ素子2と凹部11の 底面との間に充填され、バンプ3を包囲するバッファ用 樹脂21と、フリップチップ素子2の上面が露出するよ う、凹部11の下部に充填された耐熱性樹脂22と、フリッ プチップ素子2の上面と金属蓋30の下面とに密着するよ う凹部11に充填され、フリップチップ素子2と金属蓋30 との間に介在する半田25とを、備えた構成とする。

【0012】また、図2に例示したように、半田25を介 してフリップチップ素子2と金属蓋40とを密着させると ともに、金属蓋40の上面に放熱フイン45が配設された構 成とする。

#### [0013]

【作用】本発明によれば、バンプの周囲にバッファ用樹 脂が充満し、バッファ用樹脂の外側は耐熱性樹脂で固め られている。

【0014】このことにより、温度が変化して、熱膨張 係数の相違によりフリップチップ素子の電極とセラミッ クパッケージのパッドとの関係位置をずらすような力が 作用しても、バッファ用樹脂がバンプに負荷される力を 弱小化する。

【0015】したがって、パフリップチップ素子の電極 とバンプ間の接続部分、及びバンプとセラミックパッケ ージのパッド間の接続部分に亀裂等が発生しない。即 ち、フリップチップ索子とセラミックパッケージのパッ ド間の接続の信頼度が向上する。

【0016】一方、フリップチップ素子と金属蓋間に半 田が充満している。このことによりフリップチップ素子 50 の熱の殆どが、半田を介して金属蓋または放熱フインを 有する金属蓋に伝達される。したがってフリップチップ 素子の放熱性が向上する。

【0017】なお、セラミックパッケージの凹部の下部 に耐熱性樹脂を充填しているので、半田がフリップチップ素子の実装面、バンプ及びセラミックパッケージのパッドに触れることががない。

## [0018]

【実施例】以下図を参照しながら、本発明を具体的に説明する。なお、全図を通じて同一符号は同一対象物を示す。

【0019】図1は、本発明の実施例の図で、(A) は断面図、(B) は分離した形で示す斜視図であり、図2は本発明の他の実施例の断面図である。図1に図示したように、下面の周縁に電極を枠形に配列したフリップチップ素子2には、それぞれの電極に金、半田等のバンプ3を固着している。

【0020】角板状の上部に、上方が開口した浅い角形の凹部11を設けたセラミックパッケージ1の、凹部11の底面には、フリップチップ素子2の電極に対応してパッドを配列形成してある。

【0021】セラミックバッケージ1は、凹部11の底面に配列したパッドからそれぞれ導体パターン4を引き出し、パッケージ底面12に周囲に枠形に配列したパッドに接続している。そして、バッケージ底面12のそれぞれのパッドに、ほぼ乙形の端子5を接続固着している。

【0022】また、セラミックパッケージ1の上端面は、メタライズしてある。フリップチップ素子2をセラミックパッケージ1の凹部11に挿入し、凹部11の底面に配列したパッドにバンプ3の下部を固着して、フリップチップ素子2をフェースダウンにセラミックパッケージ 301に実装している。

【0023】30は、熱膨張係数がセラミックパッケージ 1の熱膨張係数にほぼ等しい金属板、例えば鉄・ニッケル・コバルト合金(商品名コバール)よりなる、セラミックパッケージ1の凹部11に嵌着する金属蓋で、この金属蓋30には、上下面を貫通する複数のガス抜き孔33を設けてある。

【0024】21は、例えばシリコーン樹脂のような柔軟性ある樹脂よりなるバッファ用樹脂である。22は、変成ボリイミド樹脂等のように、耐熱性あり且つ剛性が大きい耐熱性樹脂である。

【0025】バッファ用樹脂21をフリップチップ素子2 と凹部11の底面との間に充填して、バンプ3を包囲させた後に、フリップチップ素子2の上面が露出するよう、 凹部11の下部に耐熱性樹脂22を充填し硬化させている。

【0026】そして、凹部11内に溶融状態の半田を流し込み、フリップチップ素子2の上面及び耐熱性樹脂22の上部を覆うように充満させ、金属蓋30を凹部11の開口部・に嵌着し、金属蓋30とセラミックバッケージ1とを半田25で接着している。

【0027】この際、金属蓋30にガス抜き孔33を設けてあるので、フリップチップ素子2と金属蓋30と間に気泡がない半田25が充填される。上述のようにフリップチッ

プ素子2と金属蓋30間に半田25が充満しているので、フリップチップ素子2の熱の殆どが、半田25を介して金属蓋30に伝達され、金属蓋30のから外部へ放出される。

【0028】なお、凹部11の下部に耐熱性樹脂22を充填しているので、半田25がフリップチップ素子2の実装面,バンプ3或いは、セラミックパッケージのパッド等に接触することない。

【0029】また、バンプ3の周囲にバッファ用樹脂21を充満させ、バッファ用樹脂21の外側を耐熱性樹脂22で固めらているので、温度が変化して、熱膨張係数の相違によりフリップチップ素子2の電極とセラミックパッケージ1のパッドとの関係位置をずらすような力が作用しても、バッファ用樹脂21がバンプ3に負荷される力を弱小化する。

【0030】よって、パフリップチップ素子の電極とバンプ間の接続部分、及びバンプとセラミックパッケージのパッド間の接続部分に亀裂等が発生しない。図2において、40は、凹部11の開口部に嵌着する本体板41の上面に、多数の放熱フイン45を配列した設けた金属蓋である。

【0031】この金属蓋40の蓋本体41には、所望の個所に上下面を貫通する複数のガス抜き孔43を設けてある。フリップチップ素子2をセラミックバッケージ1の凹部11に、フェースダウンに実装した後に、バッファ用樹脂21をフリップチップ素子2と凹部11の底面との間に充填して、バンプ3を包囲させ、フリップチップ素子2の上面が露出するよう、凹部11の下部に耐熱性樹脂22を充填し硬化させている。

【0032】そして、凹部11内に溶融状態の半田を流し込み、フリップチップ素子2の上面及び耐熱性樹脂22の上部を覆うように充満させ、金属蓋40を凹部11の開口部に嵌着し、金属蓋40とセラミックパッケージ1とを半田25で接着している。

【0033】図2のように放熱フイン45を有する金属蓋 40を備えた半導体装置は、フリップチップ素子2の放熱 性が、図1に図示したものよりさらに良好である。

#### 40 [0034]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、フリップ チップ素子をフェースダウンにセラミックパッケージに 実装し、バンプの周囲をバッファ用樹脂で包囲し、耐熱 性樹脂でバッファ用樹脂及びフリップチップ素子の周囲 を覆い、フリップチップ素子と金属蓋との間に半田を充 満硬化させた半導体装置としたことにより、フリップチップ素子の放熱性が向上するという、実用上で優れた効 果を有する。

【0035】また、フリップチップ素子とセラミックパ 50 ッケージのパッド間の接続の信頼度が高い。 5

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施例の図で

(A) は断面図

(B) は分離した形で示す斜視図

【図2】 本発明の他の実施例の断面図

【図3】 従来例の断面図

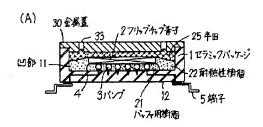
【符号の説明】

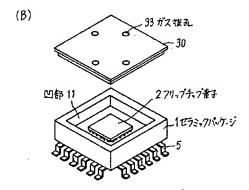
1 セラミックパッケージ

2 フリップチップ素子

【図1】

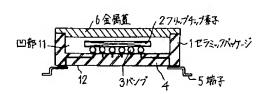
# 本発明の実施例の図





【図3】

# 從来例n断面图



3 バンプ

4 導体パターン

5 端子

6,30,40 金属蓋

21 バッファ用樹脂

22 耐熱性樹脂

25 半田

33,43 ガス抜き孔

45 放熱フイン

#### 【図2】

# 本発明の他の実施例の断面図

